



平成 24 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社日立ハイテクノロジーズ
代 表 者 執行役社長 久田 眞佐男
本社所在地 東京都港区西新橋一丁目 24 番 14 号
コード番号 8036 (東証・大証第一部)
問い合わせ先 コーポレート・コミュニケーション部 部長
加藤 弘之 (電話：03-3504-5138)

エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社の株式の取得 (子会社化) に関する
基本合意書締結のお知らせ

株式会社日立ハイテクノロジーズ (執行役社長：久田 眞佐男/以下、日立ハイテク) は、セイコーインスツル株式会社 (代表取締役社長：鎌田 國雄/以下、SII) との間で、SIIの100%子会社であるエスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社 (代表取締役社長：川崎 賢司/以下、SIIナノテク) の全株式を譲り受け、SIIナノテクを日立ハイテクの100%子会社とすることについて基本合意いたしました。

規制当局の認可を条件に今秋の株式取得を目指して株式譲渡契約を締結する予定です。

1. 株式の取得の理由

日立ハイテクは、自らが有する世界トップレベルの技術、グローバルな営業力・ネットワークを活かした事業を展開し、「ハイテク・ソリューション事業におけるグローバルトップを目指します」という企業ビジョンのもと、当社グループの長期経営戦略である CS11 (Corporate Strategy 2011) を策定し、成長分野への積極的な事業展開を推進しています。その中で、自社製品部門の一つである科学・医用システム事業の成長戦略として、①コア技術強化・拡充、②新市場・成長市場への参入、③汎用分析装置の競争力・ラインナップ強化を掲げております。

一方、SII ナノテクは、「独自の技術を追求し、その技術でお客様の課題を解決し、企業と社会の発展に寄与する」という経営理念のもと、分析・計測装置等の先端分野において競争力のある製品の開発・製造・販売を推進してきた企業であります。

SII ナノテクの事業は、当社事業との親和性、補完性が高く、当社としては、SII ナノテクの 100%子会社化により X 線、熱分析、イオン光学、物理計測技術などのコア技術および製品ラインナップの拡充、事業ポートフォリオの強化が見込めると考えております。

今後は、科学・医用システムの製造・販売・サービスにおいてシナジーを創出し、最先端アプリケーションの投入により、さらなる競争力強化と新市場・成長市場への参入を目指してまいります。

2. 異動する子会社 (SII ナノテク) の概要

(1) 名 称	エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社
(2) 所 在 地	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 8 番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 川崎 賢司
(4) 事 業 内 容	分析・計測・観察装置の開発・製造・販売
(5) 資 本 金	100 百万円

(6) 設 立 年 月 日	平成12年3月1日 (会社分割期日：平成15年12月1日)			
(7) 大株主および持株比率	セイコーインスツル株式会社 100%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。		
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。		
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。		
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績および財政状態				
	決算期	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
	純 資 産	4,164百万円	4,276百万円	4,338百万円
	総 資 産	22,754百万円	21,485百万円	18,535百万円
	1株当たり純資産	69,407円	71,271円	72,302円
	売 上 高	17,265百万円	15,222百万円	15,576百万円
	営 業 利 益	△1,813百万円	△594百万円	43百万円
	経 常 利 益	△1,240百万円	125百万円	470百万円
	当 期 純 利 益	△1,569百万円	247百万円	258百万円
	1株当たり当期純利益	△26,155円	4,126円	4,305円
	1株当たり配当金	－円	－円	－円

※1 当該会社は連結指標等を作成していないため、当該会社およびその子会社3社（株式会社エポリードサービス、SII NanoTechnology USA Inc.、SII NanoTechnology (Shanghai) Inc.）の単純合算数値であります。

※2 平成22年3月期のSII ナノテク、株式会社エポリードサービスは13カ月決算であります。

※3 SII NanoTechnology USA Inc.、SII NanoTechnology (Shanghai) Inc.の決算日は12月末日であります。

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 名 称	セイコーインスツル株式会社		
(2) 所 在 地	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目8番地		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 鎌田 國雄		
(4) 事 業 内 容	メカトロ、電子デバイス、システムアプリケーション、科学機器の開発・製造・販売		
(5) 資 本 金	9,756百万円		
(6) 設 立 年 月 日	昭和12年9月7日		
(7) 純 資 産	31,384百万円		
(8) 総 資 産	169,949百万円		
(9) 大株主および持株比率	セイコーホールディングス株式会社 100%		
(10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆す	

		べき資本関係はありません。
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者および関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

4. 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (所有割合：0.0%)
(2) 取得株式数	60,000株 (議決権の数：60,000個) (発行済株式数に対する割合：100.0%) (取得価額：未定)
(3) 異動後の所有株式数	60,000株 (議決権の数：60,000個) (所有割合：100.0%)

5. 日 程

(1) 基本合意書締結	平成24年5月24日
(2) 株式譲渡契約締結(予定)	平成24年7月25日
(3) 株式引渡し期日(予定)	平成24年10月1日

6. 今後の見通し

今後、基本合意書に基づき株式譲渡条件につき協議を進めてまいります。本株式取得に伴う当社連結業績への影響は軽微であると見込んでいます。

以 上